PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number:

01065743 A

(43) Date of publication of application: 13 . 03 . 89

COPYRIGHT: (C)1989,JPO&Japio

(51) Int. CI

H01J 9/02 H01J 11/02

(21) Application number: 62222214

(22) Date of filing: 04 . 09 . 87

(71) Applicant:

FUJITSU LTD

(72) Inventor:

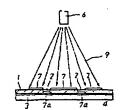
IMAI SATORU

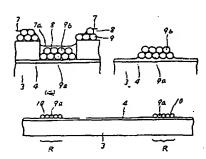
(54) MANUFACTURE OF PLASMA DISPLAY PANEL

(57) Abstract:

PURPOSE: To enhance the productivity and reduce the fatigue of an operator by using a mask plate, which has a hole corresponding to the spacer arranged region, and spherical glass having the same dia. as the discharge gap, placing the scattered spherical glass in the spacer arranged region, and adhering by a low melting point glass.

CONSTITUTION: A mask plate 1 provided with a hole 2 corresponding to the spacer arranged position is put over one base board 3. When a number of pieces of spherical glass 9 formed with the same dia. as the dimension of the discharge gap are scattered from over the mask plate 1, part 7a of a layer 9 consisting of a number of spherical glass is attached to the surface of a low melting point glass layer 4 in the hole 2. Then the mask 1 put over the base board 3 is removed, followed by baking thereof, and now the spherical glass 9a in contact with the low melting point glass layer 4 sticks to the molten glass layer 4. Removing the unadhered spherical glass 9b in the second layer by an air gun etc., forms a spacer 10.





9日本国特許庁(JP)

⑩特許出額公開

四公開特許公報(A)

昭64-65743

@Int.Cl.4

識別記号

厅内整理番号

母公開 昭和64年(1989)3月13日

H 01 J 9/02 11/02 F-6722-5C D-8725-5C

審査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

❷発明の名称

プラズマデイスプレイパネルの製造方法

②特 頤 昭62-222214

❷出 頤 昭62(1987)9月4日

砂発 明 者 今 井

7

神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社

内

⑩出 顋 人 富士通株式会社

神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地

20代 理 人 弁理士 井桁 貞一

明 相 包

1.発明の名称

プラズマディスプレイパネルの製造方法

2.特許請求の範囲

(1)放電間隙を構成する一方の基板 (3) の上面に 該間隙を均一化する複数個のスペーサ(10)を分散 配設するに際し、

雄器板 (3) の上面に低溶融点ガラス層 (4) を設け、

抜スペーサ(10)の各配設領域 (R) に対向する 透孔 (2) を設けたマスク板 (1) を該低溶融点 ガラス層 (4) に重ね、

換マスク板(1)の上方より該放電間除とほぼ 同じ直径の多数の球状ガラス(3)を散布して、 該透孔(2)に該球状ガラス(9)を抑入し、

接マスク板(1)を取り除いて接基板(3)を加熱し、接透孔(2)に押入され低溶融点ガラス層(4)に接する該球状ガラス(9a)を接低溶融点ガラス層(4)に融着せしめ、

融券された譲球状ガラス (9a)の上に搭載された球状ガラス (9b)を除去することを特徴とする プラズマディスプレイパネルの製造方法。

四前記基板(3)、低溶融点ガラス層(4)、マスク板(1)、球状ガラス(9)に対し不活性、かつ、常温で揮発性を有する液体(8)に球状ガラス(9)を混合し、該液体(8)とともに該球状ガラス(9)を吹き付けて前記透孔(2)に球状ガラス(9)を挿入させることを特徴とする前記特許請求の範囲第1項記載のプラズマディスプレイパネルの製造方法。

3.発明の詳細な説明

(概要)

プラズマディスプレイパネルの製造方法、特に、 球状ガラスと該球状ガラスを該基板に配置させる ためのマスクを使用して、電極を形成し放電間隙 を構成する一方の基板にスペーサを配設するため の方法に関し、

験スペーサを高能率に形成させると共に、該ス

ペーサの形成に係わる作業者の疲労低減を目的と 」

放電間強を構成する一方の基板の上面に低熔融点がラス層を設け、設スペーサの各配設領域に対別する透孔を設けたマスク版を設低溶融点がラス度に置ね、はマスク版の上方より該放電間除と通過に設定状がラスを排入し、設定では必要には設定状がラスを排入し、設定に対し、設定に対プラスを設定に対プラスを設定に対プラスを設まれた。以代ガラスを設まれた。以代ガラスを設まれた。

(産業上の利用分類)

本発明はアラズマディスプレイパネルの製造方法、特に放電ガスの充塡関隊(放電間隙)の均一性を確保するため、電極を形成し放電間隙を構成する一方の基板に配設させるスペーサの形成方法に関する。

(発明が解決しようとする問題点)

微小かつ透明なスペーサをピンセットで摘み、 その厚さ方向に1個ずつプラズマディスプレイパ ネルの構成基板に直接、かつ、予め決められた所 定位置(マーキング位置)に搭載する従来方法は、 極めて非認率的であると共に、作業者は注意力の 集中による策労が大きいという問題点があり、 パッチ処理で複数個のスペーサを同時かつ容易に 搭載する新規方法が要望されるようになった。

(問題点を解決するための手段)

上記問題点の除去を目的とした本発明は、第1 図によれば、放電関陳を構成する一方の基板3の 上面に該関陳を均一化する複数個のスペーサ10 を分散配数するに際し、

基板3の上国に低溶酸点ガラス層4を設け、

スペーサ 1 0 の各配設領域 R に対向する透孔 2 を設けたマスク板 1 を低溶融点ガラス層 4 の上に

マスク板1の上方より該放電間隊とほぼ同じ直

(従来の技術)

第1の電極(X電極)を形成した第1の基板と、 第2の電極(Y電極)を形成した第2の基板との 対向間除に放電ガスを充壌したプラズマディスプ レイパネルにおいて、均一な放電間隙を表示面の 全領域に渡り確保するためのスペーサは、第1の 電極と第2の電極とが交差し形成するセルを避け、 分散配置させる必要がある。

一般にガラスにてなる従来の前記スペーサは、 幅が 200 μm, 長さが 500 μm, 厚さが 100 μm 程度 の小片であり、プラズマディスプレイパネルを構 成する一対の基板の一方に、通常は低溶政点ガラスを用い接着させるが、スペーサ搭載位置にマー キングを施した該基板にスペーサを搭載すると優を 被着したのち、人手によってスペーサを1個ずつ マーキング位置に搭載し、次いで 500 でに20分程 度加熱して低溶酸点ガラスを溶酸し、搭載スペー サを接番板に固着していた。

径の多数の球状ガラス9を散布して、透孔2に球 状ガラス9を挿入し、

マスク板1を取り除いて基板3を加熱し、透孔 2 に挿入され低溶融点ガラス層4に接する球状ガラス9a を低溶融点ガラス層4に融着せしめ、

職者された球状ガラス 9 a の上に搭載された球状ガラス 9 b を除去することを特徴とするプラズマディスプレイパネルの製造方法である。

(作用)

上記手段によれば、スペーサ配数領域に対応する透孔を明けたマスク板と、放電間障とほぼ同じ直径の球状ガラスとを利用し、散布した球状ガラスの一部が該マスク板により接スペーサ配設設はがラスを低溶融点ガラスを低溶をさせることにより、複数箇所のスペーサで設定で形成可能となって従来方法に比ペプラズ、スプレイパネルの生産性を向上すると共に、スペーサの形成に係わる作業者の疲労が著しく低波されるようになった。

(実施例)

以下に、図面を用いて本発明によるプラズマ ディスプレイパネルの製造方法を説明する。

第1図(イ)-(ヘ) は、本発明の一実施例によるプラズマディスプレイパネルの製造方法を説明するための模式図である。

複数箇所(図は4箇所)に、それぞれが複数個の球状ガラスにてなるスペーサを配設し、放電間酸の均一化を実現したプラズマディスプレイパネルのスペーサ形成方法を示す第1図において、第1図(4)に示すように、スペーサ配設位置に対応する透孔2を明けたマスク板1は、第1図(6)に示すように、放電ガスの充環関限を構成する一方の基板3に重ねる。

ただし、益板3の上面には低溶融点ガラス層4が予め被着されており、基板3にマスク板1を重ねるに際し、ガラスにてなるマスク板1のコーナ近傍に設けた位置合わせマーク5は、基板3に設けた位置合わせマーク(図示せず)に合致させることになる。

する球状ガラス9aは、融けた低溶融点ガラス層 4 に接着する。そこで、エアーガンを使用する等により接着されない 2 層めの球状ガラス9bを除去すると、第 1 図(^) に示す如く、基板 3 の各スペーサ形成領域 R には、漢数個の球状ガラス9aの被着してなるスペーサ10が形成される。

(発明の効果)

以上説明したように、スペーサ配数領域に対対に、スペーサ配数領域にはは対対する。と、放電間にはは対対するとを利用し、放出の一部がはない、放出の一部がはない、放出の一部がはない。ない、で接着させることに、形成の可能とないがある。とは、では、大く、では、大く、、スペーサの形成になった。となったのである。とは、スペーサの形成になった。となったのでは、スペーサの形成になった。

また、例えば厚さ0.2mm 程度のマスク板1に明けた透孔2の幅と長さは、従来の小片状スペーサが嵌合可能な程度である。

第1図(A) において、放電間線とほぼ同じ寸法の直径に形成された多数個の球状ガラス9を、図中に矢甲で示すようにノズル6を用いマスク版1の上方より散布すると、多数の球状ガラス9からなる球状ガラス層1の一部7aは、透孔2内に表呈する低溶融点ガラス層4の表面に被着する。

第1図(こ) は、アルコールまたはフレオン液 8 に球状ガラス 9 を混入し、それをノズル 6 にて散布し形成した球状ガラス層 7 の一部分を拡大した側面図であり、接散布による球状ガラス層 7 は、少なくとも球状ガラス 9aが透孔 2 内に表量する低部 融点ガラス層 4 に接する球状ガラス 9aの上に 2 層目の球状ガラス 9bが 数る程度が望ましい。

次いで、基板3に重ねたマスク板1を取り触き、 基板3を例えば500℃で20分程度焼成すると、第 1図(*)に示すように、低冷融点ガラス層4に接

4. 図面の簡単な説明

第1図(イ)~(ヘ) は本発明の一実統例によるプラ ズマディスプレイパネルの製造方法を説 明するための核式図、

である.

図中において、

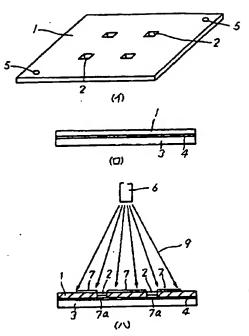
はマスク板、2は透孔、
は基板、4は低溶酸点ガラス層、
は液体、9,9a,9bは球状ガラス、
はスペーサ、

・Rはスペーサ配設領域、

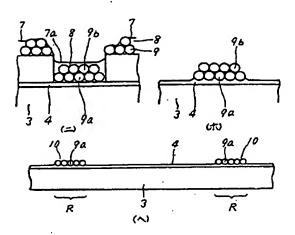
を示す。

代理人 弁理士 并 桁 貞 一





本発明の一実施例によるフラズマデスフルイバネルの製造方法を説明するための模式図 第 1 図



本発明の一定施例に167ラズマデスブルバネル の製造方法を説明するための模式図 第 1 図